

# 第30回 フォトニックデバイス・応用技術研究会ワークショップ

## テーマ 「ニューノーマル時代を切り拓く光デバイス・応用技術」

日 時： 2021年11月24日(水) 9:30～16:35

会 場： オンライン開催 (Cisco 社:Webex meetings を使用)

注 1) 参加申込み者には、11/19 頃、招待状メール(ログイン情報、研究会の運営に関する注意事項等を記載したメール)を御案内致します。

注 2) オンライン参加出来ない方には、会場を準備致します。(光協会・A 会議室を予定)

主 催： 一般財団法人光産業技術振興協会 フォトニックデバイス・応用技術研究会

協 力： 株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

### ～講演プログラム～

(敬称略)

09:30～09:35

「開会の挨拶」

フォトニックデバイス・応用技術研究会 ワークショップ担当幹事

09:35～10:35

「【基調講演】非接触操作のための空中ディスプレイの基礎と最新動向」

宇都宮大学 山本 裕紹

10:35～10:45 休憩

10:45～11:35

「光リザーバコンピューティングと光意思決定の新展開」

埼玉大学 内田 淳史

11:35～13:00 休憩

13:00～13:50

「シリコンフォトニクス Solid-State LiDAR開発」

横浜国立大学 馬場 俊彦

13:50～14:40

「5G, 6GとNTTドコモの取り組み」

NTTドコモ 永田 聡

14:40～14:50 休憩

14:50～15:40

「データセンタ向けInP系高速光素子の動向」

日本ルメンタム株式会社 田中 滋久

15:40～16:30

「Siフォトニクスランシーバ事業に対するアイオーコア社の取り組み」

アイオーコア株式会社 藏田 和彦

16:30～16:35

「閉会の挨拶」

フォトニックデバイス・応用技術研究会 代表幹事 下村 和彦

代表幹事 下村 和彦 (上智大学)  
担当幹事 岡野 誠 (産業技術総合研究所)  
村尾 覚志 (三菱電機株式会社)  
事務局 浦野 章 (光産業技術振興協会)

**【定員】**

**80 名** （定員に達した場合は、参加申し込みを終了する場合があります。）

**【参加費】**

一般： 8,000 円/人

フォトニックデバイス・応用技術研究会会員は無料。

**【参加申し込み方法】**

以下の内容を明記の上、E-mail にて事務局 (pdevice@oitda.or.jp) までお申し込みください。

**件名：【WS 参加申し込み】**

- ① 氏名（ふりがな）
- ② 所属・役職
- ③ 所属先住所
- ④ Tel
- ⑤ E-mail

**【講演予稿集に関して】**

例年会場にて配布しておりましたが、今年度は都合により上記⑤あてに pdf で事前に配信致します。また、製本版の予稿集は上記の③住所へ後日郵送させていただきます。

尚、別の住所（ご自宅等）への郵送をご希望される場合は、ご連絡願います。

⑥ 講演予稿集郵送先住所

**【問い合わせ先】**

一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 浦野 章 （事務局）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail : pdevice@oitda.or.jp

以上